

# 2D Semiconductors CVD 蓝宝石基底

## 单层 WS<sub>2</sub> 连续薄膜

中文名称： 2D Semiconductors CVD 蓝宝石基底单层 WS<sub>2</sub> 连续薄膜

英文名称： Full Area Coverage Monolayer WS<sub>2</sub> on c-cut Sapphire

货 号： ML1097

包 装： 1 片

参 数

尺 寸： 1cm x 1cm

保质期： 1 年干燥避光保存

性 质

尺 寸： 1cm x 1cm

基底类型：（0001）c-cut Sapphire

晶体结构：Hexagonal

制备方法：LPCVD

如定制其他基底请联系销售人员

应用：NA